《解説》

コアシェル構造化ゼオライトの吸着特性

宮本 学

ゼオライトの表面修飾は結晶外表面への新規吸着サイト形成や外表面不活性化による反応選択性向 上など、触媒、吸着性能向上に寄与することが知られている。本研究ではAIを含有するゼオライトの 結晶外表面を同結晶構造の純シリカゼオライトで被覆したコアシェル構造化ゼオライトの吸着特性に ついて紹介する。MFI型ゼオライトのコアシェル構造化により、①外表面強吸着サイト不在もしくは 細孔開口部の狭小化による分子ふるい能の向上や②表面疎水化による吸着選択性向上(水蒸気吸着阻 害)を確認した。また、CHA型ゼオライトのコアシェル構造化においても、MFI型ゼオライトと同様 の分子ふるい能の向上を確認し、コアシェル構造化は吸着能向上の汎用的手法になり得ることを示し た。

キーワード:吸着、コアシェル、分子ふるい、MFI、CHA

1. はじめに

ゼオライトは触媒,吸着剤,イオン交換剤等とし て石油化学, 化学分野をはじめ, 幅広く使用されて いる。その理由として、ゼオライトが有する均一な 分子レベルの細孔による分子ふるい能はもちろんの こと、骨格中のSi/Alにより親疎水性、吸着性、触 媒活性を制御できることが挙げられる。さらには. メソ孔の導入や結晶形態制御による分子拡散促 進^{1,2)}.結晶内AI導入部位制御による反応選択性の 制御3).分離膜における配向性制御による分離選択 性の向上⁴⁾等、高機能化手法が報告されている。こ のようなゼオライトの高機能化手法のなかで. 吸着 性能向上に効果的な手法として表面修飾(改質)が 知られており、クロロシラン修飾による水中VOC 除去⁵⁾,界面活性剤やキトサン修飾による硝酸イオ ン除去⁶⁾、アミノシラン修飾による色素回収⁷⁾、シ リカ修飾による吸着速度の向上⁸⁾等が報告されてい る。

表面修飾による高機能化は触媒への応用において も効果的であり、特に表面修飾ZSM-5を用いたパ

受理日:2019年12月4日

〒501-1193 岐阜県岐阜市柳戸1番1

Copyright © 2020 Japan Zeolite Association All Rights Reserved. ラキシレンの選択的合成は盛んに研究されてきた。 古くはリン,ホウ素,MgOなどによる修飾^{9,10)}が, また,1980年代中頃にCVDやCLDによるシリカ被 覆ZSM-5が優れたパラキシレン選択性を示すこと が報告されて以来¹¹⁾,本手法を用いた研究が数多く 報告されている^{12,13)}。近年では、メカノケミカル法 による表面改質が選択性向上に効果的であるとの報 告¹⁴⁾もあり,ゼオライトの表面修飾は触媒分野に おける高機能化手法のひとつとして今後も重要な技 術と言える。筆者らはこれまでにZSM-5の外表面 を純シリカMFI型ゼオライトであるsilicalite-1で被 覆したコアシェル構造化ゼオライトがトルエンのア ルキル化において極めて優れたパラキシレン選択性 を示すことを見いだしており¹⁵⁾,いくつかの研究 グループが同様の成果を発表している¹⁶⁻¹⁸⁾。

本触媒で用いたZSM-5, silicalite-1ともMFI型の結 晶構造を有しており, shell層となるsilicalite-1は ZSM-5上にエピタキシャル成長することがわかっ ている¹⁹⁾。そのため, silicalite-1被覆による分子の 細孔内拡散への影響は軽微であると予想されること から, これら生成物選択性の向上は, 主として結晶 外表面の不活性化による副反応の抑制に起因するも のと考えてきた。しかしながら, silicalite-1被覆が 細孔内拡散および分子ふるい能に及ぼす影響につい ては不明のままであった。本稿では, MFI型ゼオラ イトを中心に, コアシェル構造化が吸着性能に及ぼ

岐阜大学工学部化学・生命工学科

E-mail: m_miya@gifu-u.ac.jp

す影響を概説するとともに、コアシェル構造化がゼ オライトの吸着性能向上の汎用的な手法となり得る ことを紹介する。

コアシェル構造化MFI型ゼオライトの吸着特性
MFI型ゼオライトのコアシェル構造化²⁰⁾

ゼオライトのコアシェル構造化はcoreとなるゼオ ライトの二次成長により可能であり、合成条件に若 干の差異はあるものの,通常の水熱合成法が用いら れる。Fig.1にZSM-5および既報²¹⁾を参考にフッ化 物法を用いたコアシェル構造化MFI型ゼオライト (silicalite/ZSM-5)のSEM像を示す。Silicalite/ZSM-5 の外観からはcoreであるZSM-5が二次成長してい る様子が伺え、フッ化物法を用いた場合でも従来法 と同様にsilicalire-1がZSM-5上にエピタキシャル成 長していると考えられる。また、SEM像から見積



Fig. 1. SEM images of (a) ZSM-5 and (b) silicalite/ZSM-5



Fig. 2. Ar adsorption isotherms (a) and pore size distribution on ZSM-5 (b) and silicalite/ZSM-5 (c)

もったZSM-5および silicalite/ZSM-5の平均結晶径は それぞれ2.65 μm および2.77 μm であったことから, silicalite-1層の厚みは50 nm 程度と予想される。Fig. 2に示すようにAr吸着等温線はいずれも1型を示し ており,NLDFTにより求めたZSM-5および silicalite/ZSM-5それぞれのミクロ孔容積は0.160 cm³お よび0.163 cm³とほぼ同程度であった。細孔径分布 を見ると、メインピークはMFIの細孔由来でありサ ンプル間に大きな違いは認められない。一方で9Å 付近に確認できるピークはコアシェル構造化により 大きくなった。このピークはMFIのミクロ孔構造に 直接関係はないものの、そのピーク強度は骨格内 Alの減少により強くなることが知られている²²⁾。 つまり,この結果はsilicalite/ZSM-5のSi/Alが ZSM-5に比べ大きいことを意味しており,XRFに よる組成分析結果(Table 1)と一致する。これらの 結果は、純シリカ組成のsilicalite-1層がZSM-5上に 形成されていることを示唆するものであり、特に Ar吸着等温線はコアシェル構造化がゼオライトの ミクロ孔構造に影響していないことを示している。 2.2 キシレン異性体のクロマトグラフィー分離²⁰⁾

ZSM-5およびsilicalite/ZSM-5それぞれを充填した カラムを作製し、キシレン異性体(パラキシレン/メ タキシレン)の分離性能を評価した。Fig.3にZSM-5, silicalite/ZSM-5およびsilicalite-1のクロマトグラ ムを示す。なお、silicalite-1はコアシェル構造化の

Table 1.	Physical	properties	of ZSM-5	and silicalite/ZSM-5
	2			

	Si/Al ^a	Crystal size D50 [µm]	Micropore volume [cm ³ /g] ^b	Total pore volume [cm ³ /g]
ZSM-5	34.4	2.65	0.160	0.224
Silicalite/ZSM-5	55.0	2.77	0.163	0.242

^ameasured by XRF, ^bcalculated by NLDFT method



Fig. 3. Chromatographic separation of *p-/m*-xylene mixture (90/10 wt%) over ZSM-5 (a), silicalite/ZSM-5 (b) and silicalite-1 (c) at 553 K. Solid line: binary mixture, dashed line: single injection of *p*-xylene

際の合成条件を用い、coreとなるZSM-5を添加せず に合成したものである。ZSM-5を用いた場合、メタ キシレンの保持時間は非常に小さいにもかかわら ず、メタキシレンのピークは大きくテーリングして おり、パラキシレンとメタキシレンの分離は困難で あった。メタキシレンの分子径はMFIの細孔径より もわずかに大きいことから、メタキシレンの極めて 速い溶出と大きなピークテーリングは、少量のメタ キシレンがMFI細孔内を極めて遅い速度で拡散し ている、もしくは、結晶表面(もしくは細孔開口部) に強く吸着していることを示唆している。これに対 し、silicalite/ZSM-5およびsilicalite-1では、パラキ シレンをメタキシレンから明確に分離することが可 能であった。また, silicalite/ZSM-5のパラキシレン の保持時間はsilicalite-1よりもかなり大きい。保持 時間の差はその物質の吸着の強さに依存することか ら. silicalite-1におけるパラキシレンの早い溶出は 骨格内AIが存在していないことに起因する。silicalite/ZSM-5, silicalite-1いずれのサンプルにおいて もメタキシレンのピークテーリングはZSM-5と比 較して極めて小さい。これらのサンプルの結晶外表 面にはAlサイトが存在しておらず、より均一な表面を有していると考えられ、これがメタキシレンの ピークテーリングの抑制に繋がったと言える。さら に、ゼオライト骨格中のAl含有量が増大すると、 格子間隔が増大する²³⁾。つまり、ゼオライトの細 孔径はSi/Alが大きくなるにつれて、極めてわずか ではあるものの小さくなるため、silicalite/ZSM-5の 結晶外表面の細孔径はZSM-5と比較してわずかに 小さく、これが分子の拡散に影響している可能性が ある。実際、Fig.4に示すように単成分蒸気吸着測 定により、コアシェル構造化はパラキシレンの吸着 速度に影響しない一方で、メタキシレンの吸着速度 が大きく低下する。

次に、パルスクロマトグラフィー²⁴⁾を用いてキ シレン異性体のヘンリー定数および低被覆率時にお ける分離係数(ヘンリー定数の比)を求めたところ (Table 2)、コアシェル構造化により分離係数は3倍 程度向上することがわかった。キシレン異性体それ ぞれのヘンリー定数から明らかなように、コアシェ ル構造化は細孔径よりも分子径の小さなパラキシレ ンへの影響は小さく、より分子径の大きいメタおよ



Fig. 4. Single component kinetic uptake of *p*-xylene and *m*-xylene in vapor phase over ZSM-5 (dashed line) and silicalite/ ZSM-5 (solid line) at 10 mbar of xylene partial pressure and 323 K

Table 2. Henry adsorption constants of xylenes and low coverage separation factors on ZSM-5 and silicalite/ZSM-5 at 553 K

	ZSM-5		Silicalite/SM-5		Silicalite-1	
	K' (mol/kg/Pa)	Separation factor*	K (mol/kg/Pa)	Separation factor*	K (mol/kg/Pa)	Separation factor*
<i>p</i> -xylene	2.57×10^{-4}		1.66×10^{-4}		4.19×10^{-6}	
<i>m</i> -xylene	4.46×10^{-5}	5.8	9.94×10^{-6}	16.7	9.50×10^{-7}	4.4
o-xylene	3.48×10^{-5}	7.4	7.31×10^{-6}	22.7	1.04×10^{-6}	4.0

*determined by the ratio of Henry adsorption constants of p-xylene over other isomers

びオルトキシレンに対する吸着阻害効果がより強く 現れる結果となった。なお、クロマトグラフィー分 離で良好な分離性能を示したsilicalite-1の分離係数 は最も低い値であった。これは骨格中にAIサイト が存在しておらず、パラキシレンのヘンリー定数が 他のサンプルに比べ低いことに起因する。この結果 は、高いパラキシレン分離係数の達成には、AIサ イトのような骨格中の強吸着サイトの存在と、結晶 外表面における強吸着サイトの不在が重要な鍵とな ることを示唆するものである。

2.3 表面疎水化による水蒸気共存下でのCO₂分 離²⁵⁾

圧力スイング CO₂分離プロセスではその高いCO₂ 選択性からしばしば低シリカゼオライトが用いられ る。しかしながら、低シリカゼオライトは水分子と の親和性が高く、水蒸気共存下では CO₂よりも水分 子が低シリカゼオライトに強吸着するため、CO₂吸 着量が大きく低下することが知られている。コア シェル構造化ゼオライトは、その結晶外表面が疎水 的な純シリカゼオライトで構成されており、水蒸気 共存下での CO₂分離への応用が期待できる。前節で 用いた ZSM-5を core とし、フッ化物法でコアシェ ル構造化した silicalite (F)/ZSM-5 およびフッ化物法 を用いずに合成した silicalite/ZSM-5 について水蒸気 共存下における CO₂吸着性能を評価した。

Fig. 5にそれぞれのサンプルおよび参照用として フッ化物ありで合成した silicalite-1 (F)のCO₂およ び水蒸気の単成分吸着等温線を示す。Silicalite/ ZSM-5および silicalite (F)/ZSM-5のCO₂吸着量はコ アシェル構造化により元のZSM-5から多少の変化

が認められるものの、その影響は小さく、coreであ るZSM-5がAIサイトを有しているため, silicalite-1 (F)よりも高い値を示した。一方で、水蒸気吸着に 対するコアシェル構造化の影響はFig.5に示すよう に非常に大きい。特にフッ化物法により合成した silicalite (F)/ZSM-5の水蒸気吸着量は0.56 mmol/gと ZSM-5の4.96 mmol/gから大幅に低下しており, silicalite-1(F)と遜色ない低い水蒸気吸着量を示してい る。Silicalite/ZSM-5とsilicalite (F)/ZSM-5の水蒸気 吸着量の大きな差は、silicalite-1層の骨格内欠陥に よって説明できる。ゼオライト骨格内の格子欠陥は フッ化物を用いて合成することで大きく減少するこ とが知られている²⁶⁾。事実, Fig.6に示すように, 各サンプルの²⁹Si MAS および CP NMR を確認する と、silicalite/ZSM-5ではO3(0Al)の存在が確認で き, 一方の silicalite (F)/ZSM-5では,²⁹Si MAS NMR のO3 (0Al) ピークは減少しているのに加え、O4 (0Al) のピークがわずかに割れているのが確認でき た。これはsilicalite (F)/ZSM-5の結晶性が他のサン プルよりも優れていることを示唆している。

それぞれのサンプルを用い,水蒸気共存下におけ る CO₂吸着量を評価した。Fig.7に吸脱着繰り返し による CO₂吸着量の変化を示す。ZSM-5 は初期の吸 着量は0.44 mmol/gであったのに対し,2回目の吸着 量は0.13 mmol/gと大きく低下した。この大幅な CO₂吸着量の低下は水蒸気の吸着によるものであ り,熱再生により CO₂吸着量は初期と同程度まで回 復する。これに対し,silicalite (F)/ZSM-5では,初 期吸着量を基準とした2回目の CO₂吸着量の低下は 8%以下であり,7回目においてもその吸着量の低



Fig. 5. CO_2 and water vapor adsorption isotherms on ZSM-5 (\triangle), silicalite/ZSM-5 (\square), silicalite (F)/ZSM-5 (\bigcirc) and silicalite-1 (F) (\diamondsuit) at 313 K



Fig. 6. ²⁹Si MAS NMR (a) and CP MAS NMR (b) on ZSM-5, silicalite/ZSM-5 and silicalite (F)/ZSM-5



Fig. 7. Cyclic CO₂ adsorption/desorption using a feed mixture of CO₂/N₂ = 15/85 with a saturated water vapor at atmospheric pressure and 313 K over ZSM-5 and silicalite (F)/ZSM-5. (a) Changes in CO₂ adsorbed amount of ZSM-5 (triangle) and silicalite (F)/ZSM-5 (square). (b) Relative CO₂ adsorbed amount of ZSM-5 and silicalite (F)/ZSM-5. The adsorption process was performed with a fixed time of 13 min and the desorption process was performed under a sweep He flow isothermally (without additional heating)

下はわずか13%であった。ZSM-5では初期吸着量 の70%以上の吸着量が1回の吸脱着プロセスで失わ れていることを考慮すると, silicalite (F)/ZSM-5は 優れたCO2選択性を有していると言える。

 CHA型ゼオライトのコアシェル構造化による 吸着選択性の向上²⁷⁾

MFI型ゼオライトのコアシェル構造化は著者らだ けでなく多くの研究報告があり、比較的合成も容易 である。ゼオライトのコアシェル構造化は他のゼオ ライトへの応用も原理的には可能であるが、その報 告例は未だなされていない。筆者らは本手法の汎用 性を実証するため、CHA型ゼオライトのコアシェ ル構造化を試み、ブタノール発酵の主生成物である アセトン-ブタノール-エタノール (ABE)系の分離 可能性を評価した。

CHA型ゼオライトのコアシェル構造化は前述の MFI型と同様にフッ化物を用いて合成が可能であ る。Fig.8にcoreとして用いたCHA型アルミノシリ ケート (parent CHA)とコアシェル構造化CHA型ゼ オライト (coated CHA)のSEM像を示す。いずれの サンプルも擬立方晶形状を有していた。SEM像か



Fig. 8. SEM images of parent (a) and coated CHA (b)



Fig. 9. Ar adsorption/desorption isotherms at 87 K of parent (triangle) and coated CHA (circle). Closed symbols: adsorption, open symbols: desorption

ら見積もった平均結晶径は3.87 µm および4.06 µm とコアシェル構造化によりわずかに結晶径は大きく なり、Si/Alも39.3から40.6へ増大していた。Fig.9 に示すようにいずれのサンプルもAr吸着等温線はI 型を示していたが、parent CHAおよび coated CHA のミクロ孔容積はそれぞれ0.21 cm³および0.25 cm³ とparent CHAのミクロ孔容積は低い値を示してい た。この原因は恐らくサンプル中に存在しているア モルファス様物質によるものと考えている。次に、 パラキシレンのクラッキング(400°C)により結晶外 表面の触媒活性を評価したところ、コアシェル構造 化によりパラキシレン転化率は41%から0.2%まで 低下することを確認した。これらの結果は、CHA 型アルミノシリケートの結晶外表面を純シリカ CHA薄層で被覆できていることを示唆している。

Parent CHA および coated CHA を用いて、アル

コール/水蒸気二成分系の動的吸着特性を評価した。Fig. 10 (a) に示すように,Parent CHA では破過 曲線の鋭い立ち上がりが確認されたのに対し,uncoated CHA の破過曲線の立ち上がりは非常に緩や かであった。これは純シリカ CHA 被覆層がエタ ノールの吸着抵抗になっていることを意味してい る。1-ブタノールの場合,分子サイズが細孔径と同 程度であることから,立体障害により破過時間は非 常に短く,破過曲線の立ち上がりも鋭い結果となっ ている (Fig. 10 (b))。加えて,コアシェル構造化に より破過がより早くなっていることから,コアシェ ル構造化が1-ブタノールに対する分子ふるい効果を 促進していることが示唆される。

次に、ABE/水蒸気多成分系で評価したところ、 parent CHAにおけるアセトンの破過は極めて早い。 これはアセトンの分子径がCHAの細孔径に比べ十 分に大きいことに起因する²⁸⁾。エタノールに注目 すると、エタノール/水蒸気二成分系と比較して、 その破過曲線はより緩やかな立ち上がりを示した。 これは、わずかに吸着する1-ブタノールの細孔内拡 散は極めて遅く²⁹⁾,吸着した1-ブタノールがエタ ノールの細孔内拡散を抑制していることに起因す る。Coated CHA に注目すると、上述の parent CHA の場合と同様の傾向が見られるのに加え、二成分系 の場合と同様、1-ブタノールの破過はコアシェル構 造化により早くなり、1-ブタノールはアセトンと同 時に破過していた。この結果は、多成分系において もコアシェル構造化によって、1-ブタノールの吸着 が阻害されていることを意味している。4成分系に おけるエタノールおよび1-ブタノールの吸着量と分



35



Fig. 10. Breakthrough profiles of binary (alcohol and water vapor) systems at 373 K ((a): ethanol and (b): 1-butanol) and quaternary (ABE and water vapor) systems at 313 K ((c) parent CHA and (d) coated CHA). (a) $P_{EtOH} = 190$ Pa, $P_{H2O} = 4.2$ kPa, (b) $P_{BuOH} = 310$ Pa, $P_{H2O} = 4.2$ kPa, (c and d) $P_{Acetone} = 200$ Pa, $P_{EtOH} = 200$ Pa, $P_{BuOH} = 300$ Pa, $P_{H2O} = 4.2$ kPa. Open symbols in Figure (c) and (d) are profiles of ethanol in a binary mixture of ethanol and water vapor



Fig. 11. Separation factor of ethanol over 1-butanol and their adsorbed amount on the parent (left) and coated CHA (right) in different temperatures. Mixture composition: $P_{\text{EtOH}} = 50 \text{ Pa}$, $P_{\text{BuOH}} = 300 \text{ Pa}$, $P_{\text{Acetone}} = 190 \text{ Pa}$ and $P_{\text{H2O}} = 4.2 \text{ kPa}$

離係数をFig. 11 にまとめた。エタノール吸着量は コアシェル構造化によりわずかに低下するものの, ほぼ同程度であった。これに対し, 1-ブタノールの 吸着量はコアシェル構造化により 0.28 mmol/gから 0.12 mmol/g (40℃) へと減少し, その結果, エタノー ル/1-ブタノール分離係数は12.8から26.8へと向上 することがわかった。さらに, parent CHAの場合, 1-ブタノール吸着量に対する温度の影響は顕著に確 認され,40℃から80℃で1-ブタノール吸着量は増 大し、その後、減少する傾向を示した。温度上昇に よる吸着量の増大は、1-ブタノールの細孔内拡散が 改善したことによるものと考えられ、その後、 100℃における吸着量の減少は、温度上昇による平 衡吸着量の低下に起因しているものと考えている。 一方で、coated CHAでは1-ブタノール吸着量に対 する温度の影響はほとんど認められず、いずれの吸 着温度でもその吸着量は低いままであった。これら の結果は、純シリカ CHA 層が明らかに拡散抵抗と なり、特に1-ブタノールに対する吸着阻害効果を示 すものである。

4. おわりに

本稿では、ゼオライトのコアシェル構造化が吸着 特性に及ぼす影響について紹介した。低シリカゼオ ライトの外表面への純シリカゼオライトの被覆は、 ①結晶外表面の強吸着サイトの不在もしくは細孔開 口部がわずかに狭小化することによる分子ふるい能 の促進や、②結晶外表面の疎水化による水蒸気吸着 阻害効果が得られることを明らかにした。また、本 研究ではじめて CHA 型ゼオライトのコアシェル構 造化を試み、MFI 型ゼオライトの場合と同様の分子 ふるい促進効果が得られることを示し、ゼオライト のコアシェル構造化が吸着性能向上の汎用的な手法 となり得ることを実証した。

謝辞

本研究は、本学共同研究者および Vrije Universiteit Brussel の Prof. Joeri F.M. Denayer との共同研究に よって行われたものです。また、科学研究費助成制 度(26820337, 15KK0234)の支援を受けて実施され ました。

参考文献

- Y. Tao, H. Kanoh, L. Abrams, K. Kaneko, *Chem. Rev.*, **106**, 896 (2006).
- M. Choi, K. Na, J. Kim, Y. Sakamoto, O. Terasaki, R. Ryoo, *Nature*, 461, 246 (2009).
- T. Yokoi, H. Mochizuki, S. Namba, J. N. Kondo, T. Tatsumi, J. Phys. Chem. C, 119, 15303 (2015).
- Z. Lai, G. Bonilla, I. Diaz, J. G. Nery, K. Sujaoti, M. A. Amat, E. Kokkoli, *Science*, **300**, 456 (2003).
- 5) P. Huttenloch, K. E. Roehl, K. Czurda, Environ. Sci. Technol.,

35, 4260 (2001).

- P, Loganathan, S. Vigneswaran, J. Kandasamy, J. Environ. Manage., 131, 363 (2013).
- N. M. Mahmoodi, M. H. Saffar-Dastgerdi, *Microchem. J.*, 145, 74 (2019).
- S. J. Reitmeier, O. C. Gobin, A. Jentys, J. A. Lercher, *Angew. Chem. Int. Ed.*, 48, 533 (2009).
- W. W. Kaeding, C. Chu, L. B. Young, B. Weinstein, S. Butter, J. Catal., 67, 159 (1981).
- N. Y. Chen, W. W. Kaeding, F. G. Dwyer, J. Am. Chem. Soc., 101, 6783 (1979).
- M. Niwa, M. Kato, T. Hattori, Y. Murakami, J. Phys. Chem., 90, 6233 (1986).
- 12) A. B. Halgeri, J. Das, Catal. Today, 73, 65 (2002).
- J. Čejka, N. Zilková, B. Wichterlová, G. Eder-Mirth, J. A. Lercher, *Zeolites*, 17, 265 (1996).
- S. Inagaki, K. Sato, S. Hayashi, J. Tatami, Y. Kubota, T. Wakihara, ACS Appl. Mater. Interfaces, 7, 4488 (2015).
- M. Miyamoto, T. Kamei, N. Nishiyama, Y. Egashira, K. Ueyama, *Adv. Mater.*, 17, 1985 (2005).
- 16) Y.-Q. Deng, W.-F. Zhou, H.-M. Lv, Y.-Y. Zhang, C.-T. Au, S.-F. Yin, *RSC Adv.*, 4, 37296 (2014).
- A. Ghorbanpour, A. Gumidyala, L. C. Grabow, S. P. Crossley, J. D. Rimer, *ACS Nano*, 9, 4006 (2015).
- 18) M. Li, Y. Hu, Y. Fang, T. Tan, *Catal. Today*, in press (2019) DOI: 10.1016/j.cattod.2019.02.041.
- D. V. Vu, M. Miyamoto, N. Nishiyama, S. Ichikawa, Y. Egashira, K. Ueyama, *Microporous Mesoporous Mater.*, **115**, 106 (2008).
- M. Miyamoto, S. Ono, Y. Oumi, S. Uemiya, S. Van der Perre, T. Virdis, G. V. Baron, J. F. M. Denayer, ACS Appl. Nano Mater., 2, 2642 (2019).
- M. Okamoto, Y. Osafune, *Microporous Mesoporous Mater.*, 143, 413 (2011).
- 22) K. Nakai, J. Sonoda, M. Yoshida, M. Hakuman, H. Naono, Adsorption, 13, 351 (2007).
- 23) J.-H. Kim, T. Kunieda, M. Niwa, J. Catal., 173, 433 (1998).
- L. I. Devriese, J. A. Martens, J. W. Thybaut, G. B. Marin, G. V. Baron, J. F. M. Denayer, *Microporous Mesoporous Mater.*, 116, 607 (2008).
- 25) M. Miyamoto, S. Ono, K. Kusukami, Y. Oumi, S. Uemiya, *ChemSusChem*, **11**, 1756 (2018).
- 26) S. A. Axon, J. Klinowski, Appl. Catal. A, 81, 27 (1992).
- 27) M. Miyamoto, H. Iwatsuka, Y. Oumi, S. Uemiya, S. Van den Perre, G. V. Baron, J. F. M. Denayer, *Chem. Eng. J.*, **363**, 292 (2019).
- 28) S. Van der Perre, P. Gelin, B. Claessens, A. Martin-Calvo, J. Cousin Saint Remi, T. Duerinck, G. V. Baron, M. Palomino, L. Y. Sánchez, S. Valencia, J. Shang, R. Singh, P. A. Webley, F. Rey, J. F. M. Denayer, *ChemSusChem*, **10**, 2968 (2017).
- 29) J. Cousin Saint Remi, G. V. Baron, J. F. M. Denayer, J. Phys. Chem. C, 117, 9758 (2013).

Manabu Miyamoto

Department of Chemistry and Biomolecular Science, Faculty of Engineering, Gifu University

Surface modification of zeolites is one of the techniques to improve their performance in catalysis and adsorption such as enhanced product selectivity by passivation of external acid sites. In this study, the effect of coreshell structuring of zeolites on their adsorption properties were investigated. The silicalite-1 (purely siliceous MFI) shell layer coating on ZSM-5 (MFI aluminosilicate) crystal could improve its molecular sieving effect due to less strong adsorption sites on the external surface of crystal or narrowing its pore mouths. This hybrid material demonstrated high water tolerance on CO_2 adsorption separation owing to extremely high surface hydrophobicity of the silicalite-1 shell layer as well. CHA aluminosilicate could be successfully coated with purely siliceous CHA shell layer and this hybrid material exhibited enhanced molecular sieving effect as in the case of xylene separation on MFI, indicating the zeolite microstructuring can be a promising method to enhance the adsorption performance of zeolites.

Key words: adsorption, core-shell, molecular sieving, MFI, CHA

Copyright © 2020 Japan Zeolite Association All Rights Reserved.